(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-147189

(43)公開日 平成7年(1995)6月6日

(51) Int.Cl.6

識別記号 庁内整理番号

ΡI

技術表示箇所

H05B 33/04

C09K 11/02

A 9159-4H

11/06

Z 9159-4H

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 57 頁)

(21)出願番号

特顧平5-295195

(71)出願人 000183646

(22)出顧日

平成5年(1993)11月25日

出光興産株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

(72)発明者 東 久洋

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(72)発明者 弘中 義雄

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(74)代理人 弁理士 大谷 保

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【目的】 酸素による劣化の進行を大幅に抑制することにより、長寿命化が図られた有機エレクトロルミネッセンス素子を提供すること。

【構成】 陽極及び陰極と、それらの間に狭持された一層又は複数層の有機材料からなる層により構成された有機エレクトロルミネッセンス素子において、該素子の外表面上に保護層を設け、さらにその上に光増感剤及び被酸化性化合物を分散させた封止膜を設けてなる有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極及び陰極と、それらの間に挟持され た一層又は複数層の有機材料からなる層により構成され た有機エレクトロルミネッセンス素子において、該素子 の外表面上に保護層を設け、さらにその上に光増感剤及 び被酸化性化合物を分散させた封止膜を設けたことを特 徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項2】 被酸化性化合物が一重項酸素により酸化 されるものである請求項1記載の有機エレクトロルミセ ッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は新規な有機エレクトロル ミネッセンス素子(以下、有機EL素子と略記する。) に関する。さらに詳しくは、酸素による劣化の進行を大 幅に抑制することにより、長寿命化が図られた有機EL 素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】自ら光を発するものとして、例えばプラ (EL) パネルが知られている。 前者のプラズマ表示パ ネルは、最初から大容量の平面表示デバイスを目的に開 発されたもので、低圧ガス中の放電に伴って生じる発光 を利用したものであり、パーソナルコンピュータなどの 情報処理装置の表示デバイスとして採用されている。こ れに対し、後者のELパネルは、完全固体で自発光性の 薄型平面表示デバイスとして期待されている。 このもの は、発光ダイオード(LED)と同様な半導体デバイス であるが、単結晶ではなく多結晶の薄層デバイスなの で、大面積化が可能であり、コスト面でも有利である。 電気的特性及び表示性能などは、該PDPに類似してい るが、開発の歴史が浅く、今後期待される有望なデバイ スである。

【0003】このようなEL発光素子をEL層の材質に よって分類すると、無機EL層を有するものと、有機E L層を有するものとに分けられる。有機化合物における ELは、強い蛍光を有するアントラセンなどの単結晶に おいて、キャリア注入によるEL発光現象の発見から研 究が始まり、薄膜型素子への展開がなされてきた。上記 無機EL素子は、ガラス基板上に透明電極、絶縁層、発 40 光層、絶縁層、背面電極を順次形成したのち、湿気の侵 入を防止するために外囲器で密封し、さらに防湿効果を 上げるために、外囲器内にシリコンオイルを封入したも のが実用化されている。一方、有機EL素子は、水分あ るいは酸素に極めて弱く、例えば金属電極と有機材料か らなるEL層との界面が水分の影響で剥離したり、金属 が酸化して高抵抗化したり、あるいは有機材料自体が水 分によって変質したりして、発光を生じなくなることが あるなどの欠点を有している。そこで、このような欠点 を改善するために、例えば有機EL素子を真空封入後

に、ヘリウムガス置換するこにより、水分や酸素による 弊害を効率よく防ぐことが試みられている(特願平3-36747号)。しかしながら、このような真空引きす る構造においては、気密ケースの設計加工や真空引き後 の封止工程などを必要とするため、有機EL素子の製造 コストが高くなるのを免れないという問題が生じる。

2

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 事情のもとで、酸素による劣化の進行を簡単な方法で効 10 率よく大幅に抑制することにより、長寿命化が図られた 有機EL素子を提供することを目的としてなされたもの である。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、有機EL 素子の酸素による劣化の進行を効率よく大幅に抑制する ことについて鋭意研究を重ねた結果、素子の外表面上に 保護層を設け、さらにその上に、光増感剤及び被酸化性 化合物を分散させた封止膜を設けることにより、EL素 子の自己発光による光エネルギーで封止膜中の光増感剤 ズマ表示パネル(PDP)やエレクトロルミネッセンス 20 が励起し、この励起された光増感剤により透過してくる 酸素が活性化され、さらにこの活性化酸素が該被酸化性 化合物を酸化し、その結果酸素が効率よく除去され、前 記目的を達成しうることを見出した。本発明はかかる知 見に基づいて完成したものである。すなわち、本発明 は、陽極及び陰極と、それらの間に挟持された一層又は 複数層の有機材料からなる層により構成された有機EL 素子において、該素子の外表面上に保護層を設け、さら にその上に光増感剤及び被酸化性化合物を分散させた封 止膜を設けたことを特徴とする有機EL素子を提供する ものである。本発明の有機EL素子について、添付図面 に従って説明すると、図1は本発明の有機EL素子の一 例の構成図であって、ガラス基板1上に、ITOなどの 透明電極2、正孔輸送層3、有機材料からなるEL層4 及び対向電極5が順次積層されており、かつこの積層構 造体の外表面に保護層6が設けられ、さらにその上に封 止膜7が設けられた構造を示している。

> 【0006】ここで、上記積層構造体の構成としては、 例えば、(1)電極(陰極)/発光層/正孔注入層/電 極(陽極)、(2)電極(陽極)/発光層/電子注入層 /電極(陰極)、(3)電極(陽極)/正孔注入層/発 光層/電子注入層/電極(陰極)、(4)電極(陽極又 は陰極) /発光層/電極(陰極又は陽極) などがある が、本発明はいずれの構成の積層構造体を有する有機E L素子に対しても適用することができる。これの積層構 造体の形状、大きさ、材質、製造方法などは該有機EL 素子の用途などに応じて適宜選択されるが、本発明にお いては、これらについては特に制限はない。ただし、長 寿命の有機EL素子を得る上からは、積層構造体の形成 過程での発光層の特性劣化をできるだけ抑止することが 50 望ましく、そのためには、発光層の形成から対向電極の

形成までを一連の真空環境下で行うのが特に好ましい。 本発明においては、まず、上記積層構造体の外表面に電 気絶縁性高分子化合物膜からなる保護層 (図1における 6)を設ける。この保護層は、少なくとも対向電極の主 表面上に設けられていればよいが、積層構造体の外表面 全面に設けられているのが特に好ましい。また、構造 上、対向電極が発光層,正孔注入層又は電子注入層のい ずれかの層の主表面の一部に設けられている有機EL素 子では、少なくとも、対向電極の下地となった層の主表 面のうちで対向電極が設けられていない部分上と、対向 10 電極の主表面上とに保護層を設けることが好ましい。該 保護層の材料である電気絶縁性高分子化合物は、物理蒸 着法(以下、PVD法ということがある。)により成膜 可能なもの、化学気相蒸着法(以下、CVD法というこ とがある。) により成膜可能なもの、あるいはパーフル オロアルコール, パーフルオロエーテル, パーフルオロ アミンなどのフッ素系溶媒に可溶なものであればよく、 特に制限はないが、透湿度の小さなものが好適である。 このような電気絶縁性高分子化合物の具体例としては、

【0007】(1)PVD法により成膜可能な電気絶縁 性高分子化合物:ポリエチレン,ポリプロピレン,ポリ スチレン, ポリメチルメタクリレート, ポリイミド [2] 種類のモノマーを基板上に堆積させて重合させたもの、 「テクニカルジャーナル」第30巻, 第22ページ (1 988年)参照〕, ポリユリア 〔2種類のモノマーを基 板上に堆積させて重合させたもの「テクニカルジャーナ ル」第30巻, 第22ページ (1988年) 参照〕, 特 開昭63-18964号公報に開示されているフッ素系 高分子化合物,特開昭63-22206号公報に開示さ 30 -1 Pa-1) は、エチルセルロース1.99×10-15, ポリ れているフッ素系高分子化合物、特開昭63-2381 15号公報に開示されているフッ素系高分子化合物, ポ リテトラフルオロエチレン,ポリクロロトリフルオロエ チレン, ポリジクロロジフルオロエチレン, クロロトリ フルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共 重合体、環状構造を有する含フッ素共重合体 (特願平3 -129852号参照) など。

以下のものが挙げられる。

【0008】(2) CVD法 [プラズマ重合法 (プラズ マCVD法)〕により成膜可能な電気絶縁性高分子化合 ビニルトリメチルシラン, ポリメチルトリメトキシシラ ン, ポリシロキサンなど。

(3) パーフルロアルコール、パーフルオロエーテル、 パーフルオロアミンなどのフッ素系溶媒に可溶な電気絶 緑性高分子化合物:特開昭63-18964号公報に開 示されているフッ素系高分子化合物, 特開昭63-22 206号公報に開示されているフッ素系高分子化合物, 特開昭63-238115号公報に開示されているフッ 素系高分子化合物,ポリクロロトリフルオロエチレン,

エチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合体、 環状構造を有する含フッ素系共重合体 (特願平3-12 9852号参照) などのフッ素系高分子化合物。

【0009】該保護層は、用いる高分子化合物の種類に 応じて、PVD法〔上記(1)の高分子化合物),CV D法 (上記 (2) の高分子化合物], キャスト法又はス ピンコート法〔上記(3)の高分子化合物〕により設け ることができる。保護層の厚さは用いる材料や形成方法 にもよるが、通常は10nm~100µmの範囲で選ば れる。また、保護層を設けた側を発光面とする場合に は、有機EL素子からのEL光に対する透光性に優れる 保護層が得られるように材料及び形成方法を選択するの が望ましい。なお、詳細については、特開平5-364 75号公報に記載されている。本発明においては、この ようにして設けられた保護層の上に、さらに封止膜 (図 1における7)が設けられる。この封止膜は、光透過性 のボリマー、特に、光透過度80%以上のポリマーが好 ましく、例えばエチルセルロース、ポリスチレン、酢酸 セルロース、ポリビニルアルコール、ポリカーボネー ト、ポリエチレン、ポリプロピレン、アクリル樹脂、ポ

リメチルメタクリレート (PMMA)、その他、ジエチ レングリコールビスアリルカーボネートの重合体などか ら形成され、かつ光増感剤及び被酸化性化合物を分散さ せたものである。

【0010】上記光透過性ポリマーを単純に積層構造体 の保護層上に固着しただけでは、透過してくる酸素を防 ぐことは不可能である。文献によると、酸素透過性 (単 位厚さの膜に単位圧力差があるとき、単位時間に単位面 積当り透過する酸素のSTP体積、単位:m³s

スチレン1.97×10⁻¹⁶, 酢酸セルロース5.85×1 0⁻¹⁷, ポリビニルアルコール6.68×10⁻¹⁹である (J. Brandrup and E.H. Immergut編 Polymer Handbook 2nd ed., J.Wiley 1975より) ことから、どうしても透 過してくる酸素を効率よく除去することが必要である。 すでに公知の事実として一重項酸素による酸素化反応と いうのが知られている。該封止膜においては、この反応 は、下記の〔1〕~〔3〕式に示すように、励起状態の 増感剤(1 D・又は 3 D・) が、基底状態の酸素 3 O2 に 物:ポリエチレン,ポリテトラフルオロエチレン,ポリ 40 エネルギー移動して、一重項酸素 1O2 を生成し、これ が被酸化性化合物(R)を酸素化する反応である。

$${}^{1}D^{\bullet} + {}^{3}O_{2} \rightarrow {}^{3}D^{\bullet} + {}^{1}O_{2}$$
 (1)

$${}^{3}D^{\bullet} + {}^{3}O_{2} \rightarrow {}^{1}D + {}^{1}O_{2}$$
 (2)

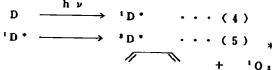
$$^{1}O_{2} + R \rightarrow RO_{2}$$
 (3)

ここで、光増感剤(D)としては、例えばベンズアルデ ヒド、アセトフェノン、ベンゾフェノン、フルオレン、 キノリン,ナフタレン,フルオレセン,エオシン,エリ スロシン,ローズベンガル,チオシン,スチレンブル ー,クロロフィル,テトラフェニルポルフィリン,ルブ ボリジクロロジフルオロエチレン,クロロトリフルオロ 50 レンなどが挙げられ、これらは一種用いてもよいし、二

種以上を組み合わせて用いてもよい。また、該光増感剤 (D)の励起状態は、保護膜下の有機EL素子の発光に よりもたらされる (式〔4〕、〔5〕)。

[0011]

【化1】



*【0012】また、上記式〔3〕の反応例としては、以 下の5つの型が知られている〔「増感剤」徳丸克巳、大 河原信著、講談社刊行〕。

6

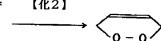
(a)シス型1, 3-ジエンに対する1, 4付加: [π 4S+π2S]の協奏的付加によりエンドペルオキシド を生成する。

※常分解して2個のカルボニル化合物を与える。

[0013]

【化2】

[0015]



【0014】(b)電子豊富なオレフィンへの1,2付 加: ビニルエーテルやエナミンと 1O2 との反応により ジオキセタンを生成する。しかし、これは不安定で、通※

【化3】

【0016】(c)オレフィンへのene反応: アリル ★【0017】 水素をもつオレフィンは 1O2 と協奏的に反応して、ア 20 【化4】 リルヒドロペルオキシドを与える。

【0018】(d)スルフィドの酸化: 102 は2モル ☆【0019】 のスルフィドを酸化して、スルホキシドを与える。

【0020】(e)電子移動反応:酸化電位の低い基質 (Eo<0.5V, SCE)は、極性溶媒中で¹O₂との 電子移動により、O2 - を生成する。

 $R + {}^{1}O_{2} \rightarrow R^{+} + O_{2}$ したがって、被酸化性化合物 (R) としては、例えばシ ス型1、3-ジエン化合物、オレフィン類、スルフィド 類などを挙げることができる。その他、固相中で可能な◆ ◆反応としては、すでにデュアル・スペクトラム法 (3M 社)が公知である。これは被酸化性化合物(R)とし T、4-メトキシ $-\alpha$ -ナフトールを用いて酸化反応を 行うものであり、これによって、生成した一重項酸素が 効率よく酸化に用いられる (式〔6〕)。

[0021]

【化6】

【0022】該被酸化性化合物の具体例としては、上記 の4-メトキシ-α-ナフトール以外に、次に示す化合 【化7】 物などを挙げることができる。

* [0023]

【0024】これらの化合物は一種用いてもよいし、二 種以上を組み合わせて用いてもよい。 該封止膜における 光増感剤及び被酸化性化合物の分散量については、特に 制限はないが、光透過性が光増感剤及び被酸化性化合物 散量を選ぶのが望ましい。また、分散させる場合の有機 溶媒としては、用いるポリマーの溶解性に応じて適宜選 択すればよい。上記光増感剤及び被酸化性化合物が分散 された封止膜は、例えばキャスト法やスピンコート法な どにより設けることができる。キャスト法で封止膜を形 成させる場合、まず、適当な有機溶媒に光透過性ポリマ 一を溶解し、さらに光増感剤と被酸化性化合物を加え、 次いで、この溶液を保護層が設けられた積層構造体の該 保護層上に展延したのち、8~16時間程度風乾させる ことにより、封止膜を形成させる。乾燥時間は、一般に 20 8時間以上であればよく、特に制限はないが、16時間 を超えて乾燥させても乾燥の程度に大きな差がでないの で不適である。乾燥時間は、通常12時間程度が適当で ある。溶液濃度は所望の封止膜の厚さに応じて適宜選択 される。

【0025】一方、スピンコート法で封止膜を形成させ る場合、上記キャスト法の場合と同様にして得た溶液 を、100~20,000rpm程度、好ましくは200 ~8,000rpmで回転させている保護層が設けられた 積層構造体の該保護層上に適当量滴下し、この積層構造 30 体をそのままさらに5~60秒間程度、好ましくは10 ~30秒間回転させたのち、キャスト法の場合と同様に して乾燥させることにより、封止膜を形成させる。この 際の溶液の滴下量は、該積層構造体の大きさにより異な るが、通常のスライドガラスの大きさ(25×75×1. 1mm)の積層構造体で0.1~5ミリリットル程度、好 ましくは0.5~3ミリリットルである。溶液濃度はキャ スト法の場合と同様に、所望の封止膜の厚さに応じて適 宜選択されるが、その範囲はキャスト法の場合より狭 く、膜厚の制御や膜の均一性などの点から、1~40g 40 /100ミリリットル、好ましくは4~20g/100 ミリリットルの範囲にあるのが望ましい。このようにし て形成された封止膜の厚さは、使用する材料や形成方法 にもよるが、通常は10nm~100µmの範囲にある のが好ましい。

【0026】本発明で用いる有機EL素子の有機材料と しては、種々のものがある。例えば、発光材料として使 用可能な有機化合物としては、特に限定はないが、ベン ゾチアゾール系,ベンゾイミダゾール系,ベンゾオキサ

*ド化合物、スチリルベンゼン系化合物などを挙げること ができる。具体的に化合物名を示せば、例えば、特開昭 59-194393号公報に記載のものが挙げられる。 その代表例としては、2,5-ビス(5,7-ジ-t-を用いない場合に対して50%以下にならない範囲の分 10 ペンチルー2 -ベンゾオキサゾリル)-1 , 3 , 4 -チ アジアゾール;4,4'ービス(5,7-tーペンチル -2-ベンゾオキサゾリル) スチルベン; 4, 4´-ビ ス〔5,7ージー(2ーメチルー2ーブチル)-2ーベ ンゾオキサゾリル〕 スチルベン;2,5ービス(5,7 ージーt-ペンチルー2-ベンゾオキサゾリル) チオフ ェン; 2, 5ービス $(5-\alpha, \alpha-i)$ メチルベンジル) -2-ベンゾオキサゾリル) チオフェン; 2, 5-ビス 〔5, 7ージー(2ーメチルー2ーブチル)-2ーベン ゾオキサゾリル〕-3,4-ジフェニルチオフェン; 2,5-ビス(5-メチルー2-ベンゾオキサゾリル) チオフェン; 4, 4′ービス(2ーベンゾオキサイゾリ ル) ビフェニル;5ーメチルー2-〔2-〔4-〔5-メチルー2ーベンゾオキサイゾリル) フェニル] ビニ ル] ベンゾオキサイゾリル; 2-[2-(4-クロロフ ェニル) ビニル] ナフト [1,2-d] オキサゾールな どのベンゾオキサゾール系、2,2'-(p-フェニレ ンジビニレン) ービスベンゾチアゾールなどのベンゾチ アゾール系、2-〔2-[4-(2-ベンゾイミダゾリ ル) フェニル] ビニル] ベンゾイミダゾール; 2-[2 - (4-カルボキシフェニル) ビニル] ベンゾイミダゾ ールなどのベンゾイミダゾール系などの螢光増白剤が挙 げられる。さらに他の有用な化合物は、ケミストリー・ オブ・シンセティック・ダイズ1971,628~63 7頁及び640頁に列挙されている。前記金属キレート 化オキシノイド化合物としては、例えば特開昭63-2 95695号公報記載のものを用いることができる。 そ の代表例としては、トリス (8-キノリノール) アルミ ニウム ; ビス (8ーキノリノール) マグネシウム ; ビス (ベンゾ〔f〕-8-キノリノール) 亜鉛; ビス (2-メチルー8ーキノリノラート) アルミニウムオキシド; トリス (8ーキノリノール) インジウム ; トリス (5ー メチルー8ーキノリノール) アルミニウム; 8ーキノリ ノールリチウム;トリス(5ークロロー8ーキノリノー ル) ガリウム ; ビス (5ークロロー8ーキノリノール) カルシウム;ポリ〔亜鉛(II) ービス (8-ヒドロキ シー5ーキノリノニル) メタン] などの8ーヒドロキシ キノリン系金属錯体やジリチウムエピンドリジオンなど が挙げられる。

【0027】また、スチリルベンゼン系化合物として ゾール系などの螢光増白剤、金属キレート化オキシノイ*50 は、例えば欧州特許第0319881号や欧州特許第0

373582号に記載のものを用いることができる。その代表例としては、1,4-ビス(2-メチルスチリル)ベンゼン;1,4-(3-メチルスチリル)ベンゼン;1,4-ビス-(4-メチルスチリル)ベンゼン;ジスチリルベンゼン;1,4-ビス(2-エチルスチリル)ベンゼン;1,4-ビス(3-エチルスチリル)ベンゼン;1,4-ビス(3-エチルスチリル)ベ

*ンゼン;1,4-ビス(2-メチルスチリル)2-メチルベンゼン;1,4-ビス(2-メチルスチリル)-2 -エチルベンゼンなどが挙げられる。さらに、下記式で表わされる化合物も挙げることができる。

[0028]

【化8】

$$\bigcirc$$
 C H = C H - C H = C H - \bigcirc

「なお、上記式において ── で表わされる基は、p-フェニレン基、m-フェニレン基 またはo-フェニレン基のいずれでもよい。)

[0029]

$$\bigcirc - C H = C H - C H = C H - C H = C H - \bigcirc$$

[0031]

* *【化11】

$$\bigcirc \bigcirc -C H = C H - \bigcirc \bigcirc -C H = C H - \bigcirc \bigcirc$$

$$\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc -C H = C H - \bigcirc\bigcirc -C H = C H - \bigcirc\bigcirc$$

$$\bigcirc \bigcirc C H = C H - \bigcirc \bigcirc C H = C H - \bigcirc \bigcirc$$

[0032]

* *【化12】

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc C H = C H - \bigcirc$$

$$\bigcirc - C H = C H - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc$$

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc C H = C H - \bigcirc$$

$$H \circ C \longrightarrow C H = C H \longrightarrow C H \circ C$$

$$H \cdot C - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - C H$$

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc C H = C H - \bigcirc$$

[0033]

$$\bigcirc - C H = C H - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc$$

$$H \cdot C \circ O - C H = C H - O - C H = C H - O - C H$$

$$\bigcirc -\bigcirc -C H = C H -\bigcirc -C H = C H -\bigcirc -\bigcirc$$

[0034]

40【化14】

$$\bigcirc - c H = c H - \bigcirc - c H = c H - \bigcirc$$

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc - C H = C H$$

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc$$

$$\bigcirc$$
 - C H = C H - \bigcirc H = C H - \bigcirc

$$\bigcirc$$
 C H = C H \bigcirc C \bigcirc C H = C H \bigcirc

$$\bigcirc -C H = C H - \bigcirc -C H = C H - \bigcirc$$

$$C H = C H - C - C H = C H - C$$

[0035]

* *【化15】

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc H \bigcirc C H = C H - \bigcirc C$$

$$\bigcirc - C H = C H - \bigcirc H \bigcirc - C H = C H - \bigcirc$$

H
8
 C O C H = C H $\overline{\bigcirc}$ C H = C H $\overline{\bigcirc}$

$$H \cdot C O$$
 $H = C H - C$

$$H \cdot C \circ O$$

$$C H = C H - O C H \circ O C$$

[0036]

*【化16】

H
$$_{3}$$
 C $_{3}$ C $_{4}$ C $_{5}$ C $_{7}$ C $_{1}$ C $_{2}$ C $_{3}$ C $_{4}$ S $_{3}$ C $_{4}$ S $_{5}$ C $_{5}$ C $_{7}$ C $_{1}$ S $_{2}$ C $_{3}$ C $_{4}$ S $_{2}$ C $_{4}$ C

H
$$_{3}$$
C O C H = C H $_{4}$ C C H = C H $_{5}$ C $_{2}$ H $_{5}$ C $_{2}$ H $_{5}$

H
$$^{\circ}$$
C O $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ C H = C H $\stackrel{\frown}{\bigcirc}$ C H $^{\circ}$

$$H \circ C \circ C H = C H - C H = C H - C H \circ C$$

$$H \cdot C \circ C H = C H - C H = C H - C H \cdot C$$

$$H \circ C \circ C H = C H \circ C$$

[0037]

* *【化17】

H, CO
$$\rightarrow$$
 CH = CH \rightarrow CH = CH \rightarrow CO \rightarrow OCH \rightarrow

$$H \cdot C \longrightarrow C H = C H \longrightarrow C H \cdot C$$

H₃C
$$C H = C H - C H = C H - C H_3$$

$$C H_3$$

$$H \circ C$$

$$C H \circ C$$

$$C H \circ C$$

$$C H \circ C$$

H
$$_5$$
C $_2$ — C $_2$ — C $_3$ — C $_4$ $_5$ — C $_5$ H $_5$

$$(CH3)3C$$

$$C(CH3)3$$

$$C(CH3)3$$

$$H_{3}C$$

$$CH_{3})_{2}HC$$

$$CH_{3})_{2}C$$

$$CH_{3})_{2}C$$

$$CH_{3})_{2}C$$

$$CH_{3}$$

[0038]

*【化18】

$$CH = CH - CH = CH - CH$$

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc C H = C H - \bigcirc$$

$$H S C 2$$

$$\bigcirc -C H = C H - \bigcirc -C H = C H - \bigcirc$$

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc C H = C H - \bigcirc$$

$$H \cdot C \cdot -C \cdot H = C \cdot H - C \cdot H - C \cdot H - C \cdot H \cdot S \cdot C \cdot H \cdot S \cdot$$

H; C

$$C H = C H - C H - C H = C H - C H - C H = C H - C H - C H = C H - C H - C H = C H - C H$$

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc C H = C H - \bigcirc$$

$$\frac{H}{H} > N - \bigcirc C H = C H - \bigcirc C H = C H - \bigcirc N < \frac{H}{H}$$

[0039]

$$H \cdot C > N - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - N < \frac{C H \cdot C}{C H \cdot C}$$

$$H \circ C : N \longrightarrow C H = C H \longrightarrow C H = C H \longrightarrow N \longrightarrow C : H :$$

$$N \bigcirc C H = C H \bigcirc C H = C H \bigcirc N$$

$$H \cdot C > N \cdot O - C H = C H \cdot O - C H = C H \cdot O$$

[0040]

* *【化20】

$$\bigcirc \qquad \qquad N - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - C H$$

$$\bigcirc \qquad \qquad \bigvee V - \bigcirc C H = C H - \bigcirc \bigcirc - C H = C H - \bigcirc \bigcirc - O C H$$

H, CO
$$\rightarrow$$
 C H = C H \rightarrow C \rightarrow C H = C H \rightarrow C H,

$$\bigcirc \qquad \qquad \bigvee N - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - N < C H$$

[0041]

$$\bigcirc \bigcirc - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc \bigcirc$$

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc$$

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc C H$$

$$\bigcirc -\bigcirc - C H = C H - \bigcirc -0 C H$$

$$H \ ^{3}C \ O - \bigcirc C \ H = C \ H - \bigcirc$$

$$\bigcirc$$
 0 \bigcirc C H = C H \bigcirc

$$\bigcirc -C H = C H - \bigcirc -C O O H$$

$$\bigcirc$$
 C H = C H \bigcirc O H

$$\bigcirc -C H = C H - \bigcirc -C \ell$$

$$\bigcirc - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - \bigcirc - N < H$$

$$\bigcirc -C H = C H - \bigcirc -N < C_2 H_5$$

$$\bigcirc -C H = C H - \bigcirc -N - N - C H$$

$$H \cdot C \circ - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - N - \bigcirc$$

$$\bigcirc - \bigcirc - c H = c H - \bigcirc \bigcirc O$$

【0043】 【化23】

[0044] 【化24】

$$\bigcirc\bigcirc\bigcirc - C H = C H - \bigcirc\bigcirc - \bigcirc\bigcirc$$

10

20

30

$$H_3C$$
 N
 N
 0
 0
 0
 N

[0045] 【化25】

$$\bigcap_{\mathbb{N}}\bigcap_{\mathbb{N}}\bigcap$$

$$\bigcirc \bigcirc - \bigcirc \bigcirc - \bigcirc = C H - \bigcirc \bigcirc$$

【0046】 【化26】

$$\bigcirc - \bigcirc \bigcirc$$

$$\bigcirc -\bigcirc +\bigcirc -\bigcirc +\bigcirc -\bigcirc$$

$$(M_{\text{A}}) = C H = C H$$

40 【0047】 【化27】

30



【化28】. 〇—О-сн=сн—О—О-осн.

$$\bigcirc\bigcirc\bigcirc c = c \bigcirc\bigcirc\bigcirc$$

10 \sim C H = C H \sim C H = C H \sim

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc C H = C H - \bigcirc$$

 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc H = C H - \bigcirc\bigcirc - C H = C H - \bigcirc\bigcirc\bigcirc$

 \mathbb{Q} C H = C H \mathbb{Q} C H = C H \mathbb{Q}

【0049】 【化29】

[0048]

$$\bigcirc C_{1}H_{6}$$

$$C_{2}H_{6}$$

$$C_{2}H_{6}$$

$$\bigcirc - C H = C H - \bigcirc$$

$$\bigcirc - C H = C H - \bigcirc$$

$$H_3C$$
 C
 $H = C$
 $H = C$
 $H = C$
 $H = C$
 H_3

$$CH_{3}O$$
 $CH = CH - CH = CH$

$$\bigcirc C H_2 - \bigcirc C H = C H - \bigcirc C H = C H - \bigcirc$$

$$\bigcirc \qquad \bigcirc \qquad \bigcirc \qquad \bigcirc \qquad C H = C H - \bigcirc \qquad \bigcirc \qquad \bigcirc \qquad \bigcirc \qquad \bigcirc$$

[0050]

$$\bigcirc N - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc$$

$$\bigcirc N - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc - C H = C H - \bigcirc \bigcirc$$

$$H - CH = CH - CH - CH$$

$$N-CH=CH-\bigcirc -CH=CH-$$

[0051]

$$\bigcirc C H = C H - \bigcirc C H - \bigcirc C H = C H - \bigcirc C H - C H - \bigcirc C H - C H - \bigcirc C H - C H - C H - \bigcirc C H - C H - C H - \bigcirc C H - C H$$

【0052】また、特開平2-252793号公報に記載のジスチリルピラジン誘導体を発光材料として用いることができる。その代表例としては、2,5-ビス(4-メチルスチリル)ピラジン;2,5-ビス[2-(1-ナフ・ルスチリル)ピラジン;2,5-ビス[2-(1-ナフ・チル)ビニル〕ピラジン;2,5-ビス[2-(4-ビフェニル)ビニル〕ピラジン;2,5-ビス[2-(1-ピレニル)ビニル〕ピラジンなどが挙げられる。その他のものとして、例えば欧州特許第0387715号明細書に記載のポリフェニル系化合物も発光材料として用いることもできる。その具体例として下記式の化合物がある。

【0053】 【化32】

t - B u : t - プチル基,以下同様

※50 【0054】さらに、前記化合物以外に、例えば12-

フタロペリノン〔「ジャーナル・オブ・アプライド・フィズィクス (J.Appl.Phys)」第27巻,L713 (1988年)〕;1,4ージフェニルー1,3ーブタジエン;1,1,4,4ーテトラフェニルー1,3ーブタジエン〔「アプライド・フィズィクス・レターズ (Appl.Phys.Lett.)第56巻,799 (1990年)〕,ナフタルイミド誘導体(特開平2-305886号公報),ペリレン誘導体(特開平2-189890号公報),オキサジアゾール誘導体(特開平2-216791号公報),アルダジン誘導体(特開平2-220393号公報),ピラジ*10

*リン誘導体(特開平2-220394号公報),シクロペンタジエン誘導体(特開平2-289675号公報),ピロロピロール誘導体(特開平2-296891号公報),スチリルアミン誘導体(アプライド・フィジックス・レター(Appl. Phys. Lett.)第56巻,799(1990年))、あるいはクマリン系化合物(特開平2-191694号公報)を用いることができる。その代表例としては、

[0055]

【化33】

[0056]

※ ※【化34】

[0057]

* *【化35】

【0058】などの化合物が挙げられる。この他に、芳 *例としては、 香族ジメチリディン系化合物(欧州特許0388768 【0059】 号明細書)に記載のものを用いることができ、その代表* 【化36】

H . C .

$$H \cdot C - C H - C H = C - C H$$

$$\bigcirc C = C H - \bigcirc C H = C \bigcirc C H$$

$$\bigcirc C = C H - \bigcirc - C H = C$$

$$\begin{array}{c|c} H : C \\ H : C \\ \end{array} N \longrightarrow \begin{array}{c} C = C & H \longrightarrow \\ \end{array} C + C \\ \end{array} C \longrightarrow \begin{array}{c} C & H : \\ C & H : \\ \end{array} C \longrightarrow \begin{array}{c} C & H : \\ \end{array} C \longrightarrow \begin{array}{c} C & H : \\ \end{array} C \longrightarrow \begin{array}{c} C & H : \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} C & H : \\ \longrightarrow \begin{array}{c} C & H : \\ \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} C &$$

[0060]

* *【化37】

$$\bigcirc \qquad \qquad C = C H - \bigcirc - C H = C \bigcirc$$

$$N C - C = C H - C + C + C N$$

$$C = C H \xrightarrow{C N} C H = C \xrightarrow{C C \ell} C \ell$$

[0061]

*【化38】

[0062]

[0063]

*【化40】

$$C = C H \xrightarrow{C H s} C H = C$$

$$C = C H \xrightarrow{C} H = C$$

$$H \circ C \longrightarrow C = C H \longrightarrow C H = C \longrightarrow C H \circ C H \circ$$

$$C = C H \xrightarrow{C H s} C H = C$$

[0064]

* *【化41】

$$C = C H - C H = C H$$

$$i-Pr$$

$$C = C H$$

$$C H_3$$

$$C H_7$$

$$C H_7$$

i-Pr :イソプロピル基,以下同様

$$C = C H \xrightarrow{C H 3} C = C \xrightarrow{C H 3}$$

$$\begin{array}{c} H \\ \hline C = C H \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} C \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} C \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} H \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} C \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} H \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} C \\ \end{array} \begin{array}$$

$$H * C - \bigcirc C = C \cdot H - \bigcirc - C H * C$$

$$(H) C = C H - (C) C H = C$$

【0065】 * * 【化42】

$$C = C H - C H = C$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

[0066]

* *【化43】

[0067]

$$C = C H - C H = C$$

$$H^{2}C$$

$$H^{3}C$$

$$OCH$$

$$H_3C = CH \longrightarrow CH = C \longrightarrow NO_2$$

$$C = C H \longrightarrow CH^{3}O \longrightarrow CH^{3}$$

$$C + CH^{3}O \longrightarrow CH^{3}O \longrightarrow CH^{3}$$

$$C + CH^{3}O \longrightarrow CH^{3}O$$

$$C = C H \xrightarrow{CH_3O} C H = C \xrightarrow{CH_3O} C H_3$$

[0068]

40【化45】

$$C = CH \longrightarrow CH = C$$

$$CH_3 \longrightarrow CH = C$$

[0069]

40【化46】

$$C = CH$$

$$O_2 N$$

$$C = CH$$

$$O_1 M$$

$$O_2 M$$

$$C = C H \longrightarrow 0 CH_3$$

$$CH_3 O C H = C \longrightarrow t - Bu$$

$$CH^{3}O \longrightarrow CH \longrightarrow CH = C \longrightarrow OCH^{3}$$

[0070]

* *【化47】

$$c = cH \longrightarrow cH = c$$

$$t - Bu$$

$$t - Bu$$

$$t-Bu$$

$$C = CH \longrightarrow CH = C$$

$$t-Bu$$

$$t-Bu$$

$$H_{\mathfrak{g}}C$$

$$C = C H - C H = C$$

$$CH_{\mathfrak{g}}$$

$$CH_{\mathfrak{g}}$$

[0071]

*【化48】

$$C = CH \longrightarrow CH = C$$

[0072]

* *【化49】

$$C = CH - C - CH = C$$

【0073】などが挙げられる。さらに発光材料としては特願平2-248749号明細書及び特願平2-279304号明細書で示された以下の一般式(I) 【0074】

【化50】 X-Q-Y (1)

【0075】 [X及びYは、エレクトロルミネッセンス素子能を有する螢光化合物を示し、同一であっても異なってもよい。また、Qは共役系を切る二価基を表わす。]で表わされる化合物が挙げられる。一般式(I)におけるX及びYが意味する発光材料とは、種々のエネルギーで励起された場合に、可視光領域(400~70*

* Onm)の螢光を発する有機化合物である。本発明で用いる発光材料の中には、近紫外部(330~380 nm)の光を吸収し、可視部の短波長領域(400~45 Onm)に紫ないし青色の螢光を発する螢光増白剤も含まれてもよい。上記Qは共役系を切る二価基であり、こ30 こで共役とは、π電子の非極在性によるもので、共役二重結合あるいは不対電子又は孤立電子対によるものも含む。具体的には、直鎖アルカンからH原子を1個ずつ除いた二価基、例えば、

【0076】 【化51】

[0077]

【0078】などを表わしている。このように共役系を ※機EL素子として用いた場合に得られるEL発光色と、 切る二価の基を用いる理由は、上記で示されるEL素子 ・ $\mathbf{PRT}(\mathbf{I})$ で表わされる化合物を本発明の有機EL素 能を有する発光材料 \mathbf{X} あるいは \mathbf{Y} を、単独で本発明の有 \mathbf{X} 50 子として用いた場合に得られるEL発光色とが変わらぬ

ようにする為である。つまり、短波長化あるいは長波長化したりすることはないようにするためである。また、共役系を切る二価基で接続するとガラス転移温度(Tg)は、上昇することが確認でき、均一なピンホールフリーの微結晶あるいはアモルファス性薄膜が得られることが明らかにできた。更に、共役系を切る二価基で結合していることによりEL発光が長波長化することなく、また、合成あるいは精製が容易にできる長所を備えている。なお、EL素子能を有するとは、例えば化合物を蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法などの公知10の方法により薄膜化し、これを発光層として用いた場合に、電界印加時に陽極又は正孔注入輸送層より正孔を注*(1)

*入することができ、かつ陰極又は電子注入輸送層より電子を注入することができる注入機能、注入した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる輸送機能、電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発光につなげる発光機能等を有していることである。X,Yの表わすEL素子能を有する螢光化合物を具体的に示せば、上に述べた各種発光材料として使用可能な有機化合物が挙げられる。前記一般式(I)で表わされる化合物の具体例としては、次に示すものを挙げることができる。

86

【0079】 【化53】

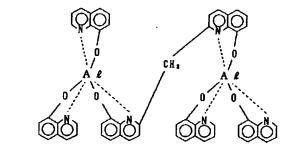
$$\bigcirc -C H = C H - \bigcirc -C H - \bigcirc -C H = C H - \bigcirc -C H - \bigcirc -C H = C H - \bigcirc -C H - \bigcirc$$

(2)

(3)

(5)

(6)



★50★【化55】

[0081]

87

(7)

H
$$^{\circ}$$
C O $^{\circ}$ C = C H $^{\circ}$ C O C H $^{\circ}$

(8)

$$C = C H - C C H = C$$

$$C = C H - C C H = C$$

(9)

[0082]

* *【化56】

90 $c = c H \bigcirc c H = c$ 0= %=0 > с н = с н - О − с н = с < с = с н 🔷 С н = с > с н = с н √ (10) (12) -0'H) - 01 H D

[0083]

*【化57】

[0084]

※【化58】

[0085]

* *【化59】

[0086]

40【化60】

(20)
$$\begin{array}{c} 95 \\ \text{H } \cdot \text{C} \\ \end{array}$$
 $\begin{array}{c} C = C \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} C = C \\ \end{array}$

$$t-B u \longrightarrow C = C$$

$$t-B u \longrightarrow C = C$$

$$C = C$$

$$**[化61]$$

$$(23)$$

$$CH = CH - CH = CH - N$$

$$H_3CO$$

[0088] ※ ※[化62]

[0089]

CH : *【化63】

【0090】上記発光層の形成方法としては、例えば蒸 40 着法、スピンコート法、キャスト法、LB法などの公知の方法により薄膜化することにより形成することができるが、特に分子堆積膜であることがより好ましい。ここで分子堆積膜とは、該化合物の気相状態から沈着され形成された薄膜や、該化合物の溶液状態又は液相状態から固体化され形成された膜のことであり、通常この分子堆積膜はLB法により形成された薄膜(分子累積膜)とは、凝集構造、高次構造の相異や、それに起因する機能的な相異により区分することができる。また、該発光層は、特開昭57-51781号公報などに開示されてい*50

40* るように、樹脂などの結着剤と該化合物とを溶剤に溶かして溶液としたのち、これをスピンコート法などにより薄膜化し、形成することができる。このようにして形成された発光層の膜厚については特に制限はなく、適宜状況に応じて選ぶことができるが、通常5 n m ~ 5 μ mの範囲が好ましい。本発明で用いる E L 素子における発光層は、電界印加時に、陽極又は正孔注入輸送層より正孔を注入することができ、かつ陰極又は電子注入輸送層より正孔を注入することができる注入機能、注入した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる輸送機能、電子*50と正孔の再結合の場を提供し、これを発光につなげる発

光機能などを有している。なお、正孔の注入されやすさ と、電子の注入されやすさには違いがあっても構わな い。また、正孔と電子の移動度で表される輸送機能に大 小があってもよいが、どちらか一方を移動することが好 ましい。

【0091】次に、本発明の有機EL素子の正孔注入輸 送材料については、前記の好ましい性質を有するもので あれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において、正 孔の電荷注入輸送材料として慣用されているものやEL 素子の正孔注入輸送層に使用される公知のものの中から 10 任意のものを選択して用いることができる。該電荷輸送 材としては、例えばトリアゾール誘導体(米国特許第3, 112,197 号明細書等参照)、オキサジアゾール誘導体 (米国特許第3,189,447 号明細書等参照), イミダゾー ル誘導体(特公昭37-16096号公報等参照), ポ リアリールアルカン誘導体 (米国特許第3,615,402 号明 細書, 同3,820,989 号明細書, 同3,542,544 号明細書, 特公昭45-555号公報,同51-10983号公 報, 特開昭51-93224号公報, 同55-1710 5号公報, 同56-4148号公報, 同55-1086 67号公報、同55-156953号公報、同56-3 6656号公報等参照), ピラゾリン誘導体及びピラゾ ロン誘導体 (米国特許第3,180,729 号明細書,同4,278, 746 号明細書, 特開昭55-88064号公報, 同55 -88065号公報,同49-105537号公報,同 55-51086号公報, 同56-80051号公報, 同56-88141号公報,同57-45545号公 報,同54-112637号公報,同55-74546 号公報等参照), フェニレンジアミン誘導体(米国特許 第3,615,404 号明細書,特公昭51-10105号公 報, 同46-3712号公報, 同47-25336号公 報,特開昭54-53435号公報,同54-1105 36号公報, 同54-119925号公報等参照), ア リールアミン誘導体 (米国特許第3,567,450 号明細書, 同3,180,703 号明細書,同3,240,597 号明細書,同3,65 8,520 号明細書,同4,232,103 号明細書,同4,175,961 号明細書, 同4,012,376 号明細書,特公昭49-357 02号公報, 同39-27577号公報, 特開昭55-144250号公報,同56-119132号公報,同 56-22437号公報, 西独特許第1,110,518 号明細 書等参照), アミノ置換カルコン誘導体(米国特許第3, 526,501 号明細書等参照),オキサゾール誘導体(米国 特許第3,257,203 号明細書などに記載のもの), スチリ ルアントラセン誘導体(特開昭56-46234号公報 等参照), フルオレノン誘導体(特開昭54-1108 37号公報等参照), ヒドラゾン誘導体 (米国特許第3, 717.462 号明細書、特開昭54-59143号公報、同 55-52063号公報,同55-52064号公報, 同55-46760号公報,同55-85495号公

102

号公報,特開平2-311591号公報等参照),スチ ルベン誘導体 (特開昭61-210363号公報, 同6 1-228451号公報, 同61-14642号公報, 同61-72255号公報,同62-47646号公 報, 同62-36674号公報, 同62-10652号 公報,同62-30255号公報,同60-93445 号公報, 同60-94462号公報, 同60-1747 49号公報, 同60-175052号公報等参照) など を挙げることができる。さらに、正孔注入輸送材料とし ては、シラザン誘導体(米国特許第4950950号明 細書),ポリシラン系(特開平2-204996号公 報), アニリン系共重合体(特開平2-282263号 公報)、また特願平1-211399号明細書で示され た導電性高分子オリゴマー、特にチオフェンオリゴマー などが挙げられる。

【0092】本発明においては、これらの化合物を正孔 注入輸送材料として用いることができるが、次に示すポ ルフィリン化合物(特開昭63-2956965号公報 などに記載のもの) 及び芳香族第三級アミン化合物及び スチリルアミン化合物 (米国特許第4,127,412 号明細 書,特開昭53-27033号公報,同54-5844 5号公報, 同54-149634号公報, 同54-64 299号公報, 同55-79450号公報, 同55-1 44250号公報, 同56-119132号公報, 同6 1-295558号公報, 同61-98353号公報, 同63-295695号公報等参照),特に該芳香族第 三級アミン化合物を用いることが好ましい。

【0093】該ポルフィリン化合物の代表例としては、 ポルフィン、1、10、15、20-テトラフェニルー 30 21H, 23H-ポルフィン銅(II), 1, 10, 1 5. 20-テトラフェニル21H. 23H-ポルフィン 亜鉛 (II) , 5, 10, 15, 20-テトラキス (ペン タフルオロフェニル) -21H, 23H-ポルフィン, シリコンフタロシアニンオキシド, アルミニウムフタロ シアニンクロリド、フタロシアニン(無金属)、ジリチ ウムフタロシアニン、銅テトラメチルフタロシアニン、 銅フタロシアニン、クロムフタロシアニン、亜鉛フタロ シアニン、鉛フタロシアニン、チタニウムフタロシアニ ンオキシド、マグネシウムフタロシアニン、銅オクタメ チルフタロシアニンなどが挙げられる。また、該芳香族 第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物の代表例 としては、N, N, N', N'-テトラフェニル-4, 4' -ジアミノフェニル, N, N' -ジフェニル-N, $N' - \vec{y} (3 - \vec{y} + \vec{y}) - 4, 4' - \vec{y} \vec{r} \leq 1$ ピフェニル (TPDA), 2, 2-ビス (4-ジ-p-トリルアミノフェニル)プロパン、1、1-ビス(4-ジーpートリルアミノフェニル) シクロヘキサン, N, $N, N', N' - \overline{r} - \overline{p} - \overline{r} - \overline{r} - \overline{r}$ ミノビフェニル、1、1ービス(4ージーpートリルア 報,同57-11350号公報,同57-148749 50 ミノフェニル)-4-フェニルシクロヘキサン,ビス

(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル) フェニル メタン、ビス(4ージーpートリルアミノフェニル)フ ェニルメタン、N、N'ージフェニルーN、N'ージ (4-メトキシフェニル) -4, 4' -ジアミノビフェ ニル、N, N, N', N'-テトラフェニルー4, 4' ージアミノジフェニルエーテル, 4, 4'ービス(ジフ ェニルアミノ) クオードリフェニル、N、N、Nートリ (p-トリル) アミン、4-(ジ-p-トリルアミノ) -4'-[4 (ジーpートリルアミノ) スチリル] スチ ニルビニル) ベンゼン、3-メトキシ-4'-N, N-ジフェニルアミノスチルベンゼン、N-フェニルカルバ ゾールなどが挙げられる。また、正孔注入輸送材料ある いは発光材料として示した芳香族ジメチリディン系化合 物も使用可能である。

【0094】本発明で用いる正孔注入輸送層は、上記化*

【0096】などのニトロ置換フルオレノン誘導体、特 開昭57-149259号, 同58-55450号, 同 63-104061号公報などに記載されているアント ラキノジメタン誘導体,「ポリマー・プレプリンツ,ジ ャパン (Polymer Preprints, Japan) 」第37巻、第3 号、第681ページ (1988年) などに記載されてい る

[0097]

【化65】

【0098】などのジフェニルキノン誘導体、

[0099]

【化66】

【0100】などのチオピランジオキシド誘導体、

[0101]

【化67】

104

* 合物を、例えば真空蒸着法、スピンコート法、キャスト 法、LB法などの公知の薄膜化法により製膜して形成す ることができる。正孔注入輸送層としての膜厚は、特に 制限はないが、通常は5nm~5μmである。この正孔 注入輸送層は、これらの正孔注入輸送材料一種又は二種 以上からなる一層で構成されてもよいし、あるいは、前 記正孔注入輸送層とは別種の化合物からなる正孔注入輸 送層を積層したものであってもよい。また、本発明の有 機EL素子の電子注入輸送層は、電子注入材料からなる ルベン、4-N、N-ジフェニルアミノー(<math>2-ジフェ 10 ものであって、陰極より注入された電子を発光層に伝達 する機能を有している。このような電子注入材料につい て特に制限はなく、従来公知の化合物の中から任意のも のを選択して用いることができる。該電子注入材料の好 ましい例としては、

[0095]

【0102】などのナフタレンペリレンなど、複素環テ トラカルボン酸無水物、あるいはカルボジイミドが挙げ られる。さらに、「ジャーナル・オブ・アプライド・フ 30 ィジクス (J. APPI. Phys.)」第27巻, 第269ペー ジ (1988年) などに記載されている

[0103]

【化68】

【0104】で表される化合物、特開昭60-6965 7号, 同61-143764号, 同61-148159 号公報などに記載されているフレオレニリデンメタン誘 導体、特開昭61-225151号,同61-2337 50号公報などに記載されているアントラキノジメタン 誘導体及びアントロン誘導体、「アプライド・フィジク ス・レターズ (Appl. Phys. Lett.) 」第55巻, 15 50 (1989年) に記載されているオキサジアゾール誘導

体

[0105]

【化69】

P B D

【0106】などを挙げることができる。また、特開昭 59-194393号公報に記載されている一連の電子 伝達性化合物は、該公報では発光層を形成する材料とし て開示されているが、本発明者らが検討した結果、電子 注入輸送層を形成する材料として用いうることが分かっ た。特に

[0107]

【化70】

BBOT

【0108】で表される化合物が好適である。さらに、 8-キノリノール誘導体の金属錯体、具体的にはトリス (8-キノリノール) アルミニウム, トリス (5, 7-ジクロロ-8-キノリノール) アルミニウム, トリス (5、7-ジブロモ-8-キノリノール) アルミニウ ム、トリス(2-メチル-8-キノリノール)アルミニ ウム、並びにこれらに対応するマグネシウム、銅、ガリ ウム、スズ、鉛などの錯体、あるいはメタルフリーやメ タルフタロシアニン、又はそれらの末端がアルキル基、 スルホン基などで置換されているもの、例えば

[0109]

【化71】

【0110】で表される化合物なども電子注入輸送材料 として用いることができる。また、発光材料として示し たジスチリルピラジン誘導体も電子注入輸送材料として 挙げられる。本発明の有機EL素子における電子注入輸 送層は、上記化合物を、例えば真空蒸着法,スピンコー ト法、キャスト法、LB法などの公知の薄膜化法により 製膜して形成することができる。電子注入輸送層として 30 の膜厚は、特に制限はないが、通常は5nm~5μmで ある。この電子注入輸送層は、これらの電子注入輸送材 料一種又は二種以上からなる一層で構成されてもよい し、あるいは、前記層とは別種の化合物からなる電子注 入輸送層を積層したものであってもよい。さらに無機物 であるp型-Si,p型-SiCによる正孔注入輸送材 料、n型α-Si,n型α-SiCによる電子注入輸送 材料を電子注入輸送材料として用いることができる。例 えば、国際特許公開WO90/05998に開示されて いる無機半導体などが挙げられる。このEL素子におけ 40 る正極としては、仕事関数の大きい(4 e V以上)金 属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極 物質とするものが好ましく用いられる。このような電極 物質の具体例としてはAuなどの金属、CuI、IT O, SnO2, ZnOなどの誘電性透明材料が挙げられ る。該正極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリン グなどの方法により、薄膜を形成させることにより作製 することができる。この電極より発光を取り出す場合に は、透過率を10%より大きくすることが望ましく、ま た、電極としてのシート抵抗は数百Ω/□以下が好まし

50 い。さらに膜厚は材料にもよるが、通常10 nm~1 μ

m, 好ましくは10~200 nmの範囲で選ばれる。 【0111】一方、陰極としては、仕事関数の小さい (4 e V以下) 金属,合金,電気伝導性化合物及びこれ らの混合物を電極物質とするものが用いられる。このよ うな電極物質の具体例としては、ナトリウム,ナトリウ ムーカリウム合金,マグネシウム,リチウム,マグネシ ウム/銅混合物,A1/A12 O3,インジウムなどが挙 げられる。該陰極は、これらの電極物質を蒸着やスパッ タリングなどの方法により、薄膜を形成させることによ り、作製することができる。また、電極としてのシート 抵抗は 数百Ω∕□以下が好ましく、膜厚は通常10~ 500 nm, 好ましくは50~200 nmの範囲で選ば れる。なお、このEL素子においては、該陽極又は陰極 のいずれか一方が透明又は半透明であることが、発光を 透過するため、発光の取出し効率がよく好都合である。 【0112】次に、本発明の有機EL素子における積層 構造体を作製する好適な例を説明する。前記の陽極/正 孔注入輸送層/発光層/陰極からなる積層構造体の作製 法について説明すると、まず適当な基板上に、所望の電 極物質、例えば陽極用物質からなる薄膜を、1μm以 下、好ましくは10~200nmの範囲の膜厚になるよ うに、蒸着やスパッタリングなどの方法により形成さ せ、陽極を作製する。次に、この上に正孔注入輸送材料 からなる薄膜を形成し、正孔注入輸送層を設ける。該正 孔注入輪送材料の薄膜化の方法としては、前記のように スピンコート法,キャスト法,蒸着法などがあるが、均 質な膜が得られやすく、かつピンホールが生成しにくい などの点から、真空蒸着法が好ましい。該正孔注入材料 の薄膜化に、この蒸着法を採用する場合、その蒸着条件 は、使用する化合物の種類,分子堆積膜の目的とする結 30 晶構造,会合構造などにより異なるが、一般にボート加 熱温度50~450℃,真空度10-5~10-3Pa,蒸 着速度0.01~50nm/sec, 基板温度-50~30 O℃,膜厚5nm~5μmの範囲で適宜選ぶことが望ま しい。次にこの発光層の形成後、その上に陰極用物質か らなる薄膜を、 $10\sim500$ nm好ましくは $50\sim2$ 00nmの範囲の膜厚になるように、例えば蒸着やスパ ッタリングなどの方法により形成させ、陰極を設けるこ とにより、所望の積層構造体が得られる。なお、この積 層構造体の作製においては、作製順序を逆にして、陰 極、発光層、正孔注入輸送層、陽極の順に作製すること も可能である。

【0113】このようにして得られた積層構造体の外表面上に、前記したように保護層を設け、さらにその上に封止膜を設けることにより、本発明の有機EL素子が得られる。この有機EL素子は、酸素による劣化の進行が大幅に抑制され、寿命の極めて長いものである。本発明の有機EL素子に、直流電圧を印加する場合には、正極を+,負極を-の極性として電圧5~40V程度を印加すると、発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印50

108

加しても電流は流れずに発光は全く生じない。さらに、 交流電圧を印加する場合には、正極が+, 負極が-の状態になったときのみ発光する。なお、印加する交流の波 形は任意でよい。

[0114]

【実施例】更に、実施例により本発明を詳細に説明する が、本発明はこれらの例によってなんら限定されるもの ではない。なお、得られた有機E L素子の寿命は次のよ うにして求めた。すなわち、有機EL素子を大気中に7 日間放置したのち、該素子に初期輝度が100cd/m 2 になるように直流電流を流し、この後、定電流(初期 輝度が100cd/m² になった直流電流値)で一定期 間毎に輝度を大気中で測定して、輝度が初期輝度の1/ 2になるのに要する時間を測定した。また、輝度が初期 輝度の1/2になった後も電流を流し続けて、輝度が0 $c~d/m^2$ になるまでの時間を測定し、この時間を素子 の破壊時間とした。なお、輝度の測定はITO膜を陽極 とし、このITO膜上に正孔注入層及び発光層を介して 設けられた対向電極を陰極として、この有機EL素子に 直流電源から電流を流し続け、該有機EL素子からのE L光をフォトダイオードで光電変換して得られた出力電 圧の値から輝度を算出することで行った。

【0115】実施例1

25×75×1.1mmのサイズのガラス板〔HOYA (株)製の白板ガラス〕を基板として用い、この基板上 にITO膜を100nmの厚さで成膜して透明電極とし た(以下、ITO膜が成膜された基板を透明支持基板と いう。)この透明支持基板をイソプロピルアルコールで 30分間超音波洗浄したのち、純水で5分間洗浄し、そ の後イソプロピルアルコールでリンスしたのちに、乾燥 窒素ガスを吹き付けて乾燥させた。そして最後に、UV オゾン洗浄装置〔(株)サムコインターナショナル製〕 で10分間洗浄した。洗浄後の透明支持基板を市販の真 空蒸着装置 〔日本真空技術 (株) 製〕 の基板ホルダーに 固定し、モリブデン製抵抗加熱ボートにN, N'ージフ ェニルーN,N'ービスー(3ーメチルフェニル)-[1, 1'ーピフェニル]ー4, 4'ージアミン(以 下、TPDという。)を200mg入れ、他のモリブデ ン製抵抗加熱ボートに昇華精製されたトリス(8-キノ リノール) アルミニウム (以下、A1gという。) を2 00mg入れて、真空チャンバー内を1×10⁻⁴Paま で減圧した。

【0116】次に、TPDを入れた前記抵抗加熱ボートを215~220℃まで加熱して、TPDを蒸着速度0.1~0.3 nm/sでITO膜上に堆積させて、膜厚60 nmの正孔注入層を成膜した。この際の基板温度は室温であった。次いで、正孔注入層が成膜された透明支持基板を基板ホルダーに固定したまま、Alqを入れたモリブデン製抵抗加熱ボートを275℃まで加熱して、Alqを蒸着速度0.1~0.2 nm/sで正孔注入層上に堆積

させて、膜厚60 nmの発光層を成膜した。この際の基 板温度も室温であった。次いで、マグネシウム1gを予 め入れておいたモリブデン製抵抗加熱ボートと銀500 mgを予め入れておいたモリブデン製抵抗加熱ボートと をそれぞれ加熱し、マグネシウムを約1.5 nm/sの蒸 着速度で蒸着させ、同時に銀を約0.1 nm/sの蒸着速 度で蒸着させて、マグネシウムと銀との混合金属からな る膜厚150nmの電極 (対向電極) を発光層上に設け た。このようにして、ガラス基板上にITO膜 (電 極),正孔注入層,発光層及び対向電極を順次設けてな 10 が設けられた積層構造体の該保護層上に滴下し、スピン る積層構造体が得られた。

【0117】次に、この積層構造体の外表面に、該積層 構造体の形成に用いた真空蒸着装置と同じ装置を用い て、正孔注入層及び発光層の形成からの一連の真空環境 下で、以下の要領で保護層を設けた。まず、蒸着源とし てテトラフルオロエチレンとパーフルオロー2,2-ジ メチルー1、3-ジオキソールとの無定形共重合体粉末 〔商品名テフロンAF、デュポン社製〕1.5gを収容し たアルミナ製ルツボを予め入れておいたタングステン製 バスケットの上方 (アルミナ製ルツボの上)に12μm 20 φのステンレス製メッシュをかぶせた。 次いで、 真空チ ャンバー内を1×10-4Paまで減圧したのち、タング ステン製バスケットに通電加熱して蒸着源を455℃に 加熱し、積層構造体の外表面上に蒸着速度0.5 n m/s で膜厚0.8μm(800nm)のテフロンAF薄膜から なる保護層を設けた。なお、ITO電極を除く各層の膜 厚及び蒸着速度は、真空チャンバー内に配置されている 水晶振動式膜厚計〔日本真空技術(株)製〕により、蒸 着膜の膜厚をモニターしながら制御した。また、得られ*

110 *た各層の膜厚は触針式膜厚計で測定し、水晶振動式膜厚 計の読みと一致することを確認した。

【0118】更に、このようにして保護層が設けられた 積層構造体を真空チャンバーから取り出して、該保護層 の外側に以下の要領で封止膜を設けた。まず、ポリビニ ルアルコール (PVA) 粉末2重量部, ローズベンガル (RB) 0.1重量部, 4-メトキシ-α-ナフトール (4MN) 0.05重量部及び塩化メチレン7.85重量部 を混ぜ合わせて得られた液体1ミリリットルを、保護層 コート装置 [ミカサ (株) 製] にて、500 rpm, 3 0秒間の条件でスピンコートしたのち、8時間風乾し、 さらに真空乾燥器〔ヤマト科学(株)製〕の中に入れ、 60℃で10時間乾燥させて封止膜を形成させた。この 際の膜厚は300mmであった。このようにして得られ た有機EL素子ついて、寿命測定を行い、輝度が初期輝 度の1/2になるのに要する時間及び素子の破壊時間を 求めた。その結果を第1表に示す。

【0119】比較例1

実施例1において、保護層及び封止膜を設けなかったこ と以外は、実施例1と同様にして有機EL素子を作製 し、寿命測定を行った。その結果を第1表に示す。

【0120】比較例2

実施例1において、封止膜を設けなかったこと以外は、 実施例1と同様にして有機EL素子を作製し、寿命測定 を行った。その結果を第1表に示す。

[0121]

【表1】

	輝度が初期輝度の1/2 になるまでの時間	素子の破壊時間
į	(hr)	(hr)_
実施例1	1.000	4.500<
比較例1	3 0	300
比較例2	1 0 0	1, 0 0 0

初期輝度:100cd/m2

【0122】第1表から明らかなように、本発明の有機 EL素子 (実施例1)は、比較例1及び2のものに比べ て、はるかに長寿命である。

[0123]

【発明の効果】本発明の有機EL素子は、素子の外表面 上に保護層を設け、さらにその上に特定の封止膜を設け たものであって、酸素による劣化の進行が大幅に抑制さ れ、寿命が極めて長い特徴を有している。

【図面の簡単な説明】

※【図1】本発明の有機EL素子の一例の構成図である。 【符号の説明】

1:ガラス基板

2:透明電極

3:正孔輸送層

4:有機材料からなるEL層

5:対向電極

6:保護層

Ж 7:封止膜

【図1】

